PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

60-217343

(43) Date of publication of application: 30.10.1985

(51) Int. CI.

G02F 1/133

1/133 G02F

(21) Application number : 59-074024

(71) Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22) Date of filing:

13. 04. 1984

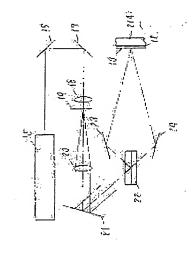
(72) Inventor: KAWASAKI KIYOHIRO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS PREPARATION

(57) Abstract:

PURPOSE: To achieve even and uniform display by forming a grating-shaped uneven pattern by irradiating an orienting film between a pair of electrode substrate with interference fringes formed by two fluxes of laser light and arranging a columnar spacer to the region other than a picture element and a switching element.

CONSTITUTION: The laser light flux from a laser light source 15 is reflected by mirrors 16, 17, passes through a condenser lens 18 and a pinhole 19, collimated 20, reflected 21, and then incident in a beam splitter 22. Isolated light flux 22 is reflected by mirrors 23, 24, and the incident light into a photosensitive resin 13 coated on an electrode substrate 2(4) forms interference fringes by the two light fluxes forming a grating pattern on a polyimide resin 12. A spacer of an electrode substrate 2



(4) is provided to the region other than the picture element region and switching element region not illustrated in the Figure. By this constitution, satisfactory display contg. no unevenness is achieved. Further, color display is made possible if a picture element is combined with color filters.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] Date of final disposal for

昭60-217343 ⑩公開特許公報(A)

@Int.Cl.4

識別記号

广内乾理香号

匈公開 昭和60年(1985)10月30日

G 02 F 1/133

1 2 3 1 1 8 $\bar{1}$ $\bar{1}$ $\bar{9}$

8205-2H 8205-2H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全7頁)

9発明の名称

液晶表示装置およびその製造方法

願 昭59-74024 20特

願 昭59(1984)4月13日

明 72発

清 弘

敏男

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社 创出 願 弁理士 中尾 何代

外1名

1、発明の名称 液晶表示裝置およびその製造方法

2、特許請求の範囲

- (1) 一対の電極基板間に、その表面にレーザ光の 2 光東干渉縞の照射によるグレーティング状の 凹凸を有する配向膜を介して液晶を充填し、絵 素部とスイッチング素子を除いた領域に柱状ス ペーサが配置されていることを特徴とする液晶 表示装置。
- (2) いずれかの電極基板の表面にカラーフィルタ が配置されていることを特徴とする特許請求の 範囲第1項に記載の液晶表示裝置。
- (3) カラーフィルタの表面に透明導電層が全面に わたって形成されているととを特徴とする特許 請求の範囲第2項記載の液晶表示裝置。
- (4) カラーフィルタ上の透明導電層が絵案に対応 してスイッチング素子に接続され独立している ことを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の 液晶表示装置。

- (5) 一対の電極基板間に、その表面にレーザ光の 2 光東干渉縞の照射によるグレーティング状の 凹凸を有する配向膜を介して液晶を充填してな る液晶表示裝置の製造に際 し、いずれか一方の 電極基板表面上で絵素部とスイッチング素子を 除いた領域に柱状の絶縁層を形成する工程を有 するととを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
- (6) 柱状の絶縁層が感光性ポリイミド衛脂である ことを特徴とする特許請求の範囲第5項に記載 の液晶表示裝置の製造方法。
- (7) 柱状の絶縁層の形成が、感光性樹脂の現像液 に溶解可能なポリイミト樹脂を塗布する工程と、 感光性樹脂を塗布する工程と、選択的露光工程 と、前記感光性樹脂を現像する工程とからなる ことを特徴とする特許請求の範囲第5項に記載 の液晶表示裝置の製造方法。
- (8) 柱状の絶縁層の形成に先立ち、いずれか一方 の電極基板表面上にカラーフィルタが形成され ることを特徴とする特許請求の範囲第5項に記 載の液晶表示装置の製造方法。

- (a) カラーフィルタ上に透明導電層が形成される ことを特徴とする特許請求の範囲第8項に記載 の液晶表示裝置の製造方法。
- (10) カラーフィルタに開口部を形成する工程と、 絵案に対応してカラーフィルタ上に透明導電層 を形成する工程と、前記絵案内のスイッチング 素子と前記透明導電層とを接続する工程とを有 することを特徴とする特許請求の範囲第8項に 記載の液晶表示裝置の製造方法。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は文字あるいは画像表示用の液晶表示装置かよびその製造方法に関し、とくに電極基板表面に新規な方法で液晶セル厚の精度向上機能を賦与した構造の液晶表示装置かよびその製造方法を提供するものである。

従来例の構成とその問題点

液晶表示裝置の基本構成は、一対の電極基板間 に液晶を充填したパネルに偏光板を組み合わせた もので初期配向した液晶分子と電極に電圧を印加

5 ページ

る。

さらに画像表示用の液晶パネルで、多数の絵素の一つ一つに対応して障膜トランジスタなどのスイッチング素子が電極基板に構成されたものでは、基板表面に必らず凹凸がありラビング法による配ってはこの的を近傍で配向のむらを生じることがあり、とくに段差が大きいほど頂著である。加えてラビングによる帯電によってスイッチンとよりなくない。

そして配向処理が終了した後は、配向膜表面にいたがある化学的処理をしてもならないという大きな制約があることも特記すべき事項であろう。有機容材による洗滌はもちろんのこと、水洗のみみの処理であってもラビングによる配向処理はほどである。 競換 窒素 ガスの吹きつけによるラビング 布の脱落した繊維を吹き飛ばす位の処理しか追加できない。

この大きを制約が液晶セルの厚みを精密あるい

した状態で再配列した液晶分子との複風折性の差 により、液晶表示装置を通過する光の濃淡を制御するものである。液晶を初期配向させるには通常 液晶の接するパネル内壁に配向処理と呼ばれる一 連の処理が施される。

配向処理の一例は有機材料、例えばポリイミト 樹脂を薄く(約0.1 /m 前後)塗布し、約200 で以上の加熱処理で硬化した後に、ナイロン系 き たはビニール系の繊維を一定方向に何度もとすり つけるもので、配向処理のラビング法と呼ばれる。

ラピング法では有機配向膜の材質,硬化条件, ラピング布の材質,線維構造,とすりつの材質,線維構造,とすりでの材質,線維構造,とすり実験したの 取りいてもの最適条件を求めているのが実情でである。 しかしながら、ラピングの場合機械的に配向原表ではないがででである。 でないるというのでではないが、ででではないででである。 でないたりにより配向にないのででである。 でないために使用回数を重ねるをにないため、 でないたり、配向の不均一を生じるなどの欠点があ

6.41

しかしながら膵臓トランジスタなどのスイッチ ング素子を質極基板上に組みてんた液晶パネルで. は、通常 1 μm 以上の段差が存在する。 したがっ てギャップ厚を制御する目的でスペーサ材を飲布 すると、スペーサ材は結局電極基板上の一番高い 所に位置するものがギャップ厚の調整に寄与する ことになり、電極基板上の低い所に位置するスペ ーサ材はパネルに組み立てられた状態では一対の 電極基板間の液晶 中を震い、何の役目も果さたい ことが分るであろう。電極基板上の高い所という のは、スイッチング素子や走査線あるいは信号線、 が存在する領域であり、これらの領域にスペーサ 材があれば、当然ある程度の圧力がスペーサ材を 介してかかることは言うまでもない。 とくにスイ ッチング素子では過度の圧力が加わるとリーク電 流の増大するものが少たくたい。そうすると圧力 ゛ の分散を助長するために大量のスペーサ材を散布 せねばならなくたり、余分に漂うスペーサが液晶 セルの光学的諧量を低下させることになる。

スペーサ材としては圧力の集中が生じたいよう

9 ~- ;

実施例の説明

第1図は本発明による液晶表示パネルの構成図を表わし、多数の画素に対応した透明電極1を有するする下側の電極基板2と全面透明電極3を有するもう一方の電極基板4との間に液晶5をシール6で周囲を封止してある。この液晶セル7は2枚の偏光板8かよび9に挟まれており、外光を何らかの方法で利用するか、あるいは面光液体10を加え、全体として画像表示用の透過型液晶表示装置またはパネル11を構成している。

液晶 5 を初期配向させるためには下側の電極基板2の電極面側およびもう一方の電極基板4の電極面側に配向膜を塗布し、さらに配向処理が必要であるが、本発明においてはラピング法ではなくレーザ光の2 光束干渉箱を用いる。そして、本発明においてはポリイミト樹脂を配向膜に用い、配向処理材として路光性樹脂を用いた例を述べる。

 に、結局はファイバが使用されるのであるが、そ の直径を任意の値で多数準備しておくことは不可 蛇である。

発明の目的

本発明はこのような従来の配向膜およびギャップ厚の調整方法の欠点を改善し、新規な方法で配向処理した配向膜、および配向膜に影響を与えない柱状スペーサを有する液晶表示パネルおよびその製造方法を提供するものであり、また本発明の別の目的は任意のギャップ厚を選成しうるパネル構造の提供にある。

発明の構成

本発明においては、従来のラビング法のように 配向膜表面に原子あるいは分子的規模の弱い痕跡 を形成するのではなく、レーザ光の2光京干渉締 によって配向膜表面に良い溝を形成する点で新規 性を有し、またこの良い溝を破壊することを有せ 状スペーサを形成ならしめた点に進歩性を有する ものであり、以下図面とともに本発明の実施例に ついて説明する。

104 9

脂13、例えばシップレイ社のA2-1350を やはり輝く(0.1 ~0.2 μπ) 塗布 しブリ ベーク を行なった後、第2図に示すよりにレーザ光の2 光束干渉線の照射を行なり。 レーザ光源15を出 た光線は反射鏡16,17を経て集光レンズ18 **に入射し、ピンホール19を通過後、コリメータ** レンズ20を通って光束の拡がった平行光線とな る。その後、さらにこの平行光線は反射鏡21で 反射された後ビームスプリッタ22で2分割され、 反射鏡23および24で反射されて電極基板2(4) 上に塗布された感光性樹脂13に入射する。2分 割されたレーサ平行光の2光束は、この試料付近 の空間で干渉を生じ、試料面上にスリット状の干 **渺蘓を生ぜしめる。第2図では2光束の光軸が試** 料面の法線方向に対して等角度で入射した場合を 示しており、この時の試料表面の光強度分布と、 感光性樹脂の現像後に得られる断面パターンを第 3 図に示す。 斯面パターンは光強度分布に対応し て凹凸状のグレーティング(格子)13′とたる。 その後必要に応じてポストペークを行ない、例え

ば02ブラズマ中で感光性樹脂パターンを除去するとともにポリイミド樹脂を食刻すれば第4四に示すようにグレーティング状の凹凸を有するポリイミドの樹脂パターン12′が得られる。

グレーティングのピッチは液晶の配向度合を上げるためには小さい方が望ましいが、実験的に試作した0.2 μπ ピッチ、深さ500~1000Åのグレーティングでも良好を配向を示した。レーザ光源としてはHo-Cdレーザ, λ = 4416Åを用いたが、より短波長のレーザを用いたり、2光束の入射角度を変えることにより小ピッチ化は容易である

さらに2光束の光軸を試料面に対して傾いた角度で入射すると、試料表面に形成される感光性樹脂の断面パターンは鋸歯状になるので、ボリイミト樹脂の断面パターンを鋸歯状にすることとも、ボリイミト樹脂の大力向性のあるRIBE(反応性イオンビーム食刻)などを採用すれば、ボリイミト樹脂の断面パターンを

13 ~-- 7

さて柱状スペーサの形成方法であるが、既に述べたように本発明ではポリイミド樹脂による配向 頂12'が形成されているので、十分をキュア処理 が施されていることは言うまでもなく、 B 光性ポ リイミド、例えば東レ製フォトニース UR-3100 の塗布・露光・現像によって選択的に形成される。 あるいはポン型感光性樹脂と S P ー 9 1 0 の 組み 合わせでは感光性樹脂の現像時にポリイミド系樹 経歯状に形成するととは容易なことである。とのように配向膜となるボリイミト樹脂の断面パターンに非対称性を持たせることは、液晶表示装置の表示性能に指向性をつけたり、逆ティルトによる 張淡の部分的なむらを防止したりする点で効果的 である。

次に本発明のもう一つの要点である柱状スペーサの導入について説明する。第5回は多数の絵案電極1に対応して薄膜トランジスタと信号線25と走査線26とが形成された一方の電極基板2の平面図を示す。薄膜トランジスタは走査線26を兼ねるゲートと、信号線25を兼ねるソース(ドレイン)とドレイン(ソース)27と絵案電で1はゲート絶緑膜31に形成された開口部28を介して接続されている。をお29は島状の半導体層である。

既に述べたように液晶の表示性能を低下させないこと、薄膜トランジスタの動作に影響を与えたいことを考慮すると柱状スペーサ30の配置場所としては走査線28または信号線25を含む場所

142 1

柱状スペーサの高さは前記ポリイミト系樹脂の 粘度および回転塗布時の回転数を調整することに より0.1~10μm までの任意の値を選ぶことが できるし、また柱状スペーサの数も各絵素毎に配 置する必要はなく適宜減少させられる。

なお柱状スペーサ30を多数の絵素電極1を配置した電極基板2上ではなく、一主面上に全面に透明導電層3と配向膜12を形成されたもう一方

の電框基板 4 上に設けることも可能であるが、との場合には液晶 セルアの組立にあたっては一対の電極基板 2 と 4 との接着時に位置合わせが必要と なる。

以上述べた液晶表示装置をカラー化するためにはカラーフィルタが必要であり、電極基板の厚みにより光降差の拡散が生じるのを防止するためカラーフィルタは電極基板2,液晶5,電極基板4で構成される空間に配置される。本発明の他の実施例はカラーフィルタの配置に応じてたされるものであり、カラーフィルタを

- (a) 多数の絵案とスイッチング案子を配置した電 存基板 2
- (b) 全面に透明導電層を有するもう一方の電極基板4

の上のいずれかに配置するものである。そしてカラーフィルタの介入によって液晶層 5 に印加される電圧が低下するのを防ぐためには、透明導電層と配向膜は当然のことくカラーフィルタ上に形成される。そして(a)の場合にはカラーフィルタに形

17 ~-;

さらに、表示品質を損なうことなく液晶層の厚みを非常に高い精度で設定することができるのでカラー化した場合に色純度を保つことが容易とたるなどの多くの利点がある。

4、図面の簡単を説明

第1図は本発明にかかる液晶表示装置の分解図、 第2図はレーザ光の2光東干渉装置のシステム図、 第3図は2光東干渉照射を受けた電極基板の断面 図、第4図は本発明による配向膜の断面図、第6 6図は本発明による旅晶表示装置の要部平面図お よび針視図である。

1 …… 絵素電極、2,4 …… 電極基板、3 …… 透明導電層、5 …… 液晶、7 …… 液晶セル、8,9 …… 偏光板、12,12 ……ポリイミド樹脂、13,13 …… 感光性樹脂、15 …… レーザ光原、25 ……信号線、26 …… 走査線、30 …… 柱状スペーサ。

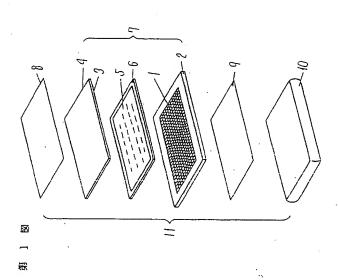
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

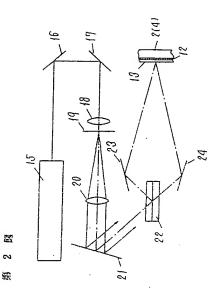
成された開口部を介してカラーフィルタ上に形成された透明電極とスイッチング案子とを接続する手段が与えられる。柱上スペーサは(a),(b)いずれに対しても容易に形成可能であり、またカラーフィルタが導入されると一対の電極基板2と4とは必らず位置合わせが必要となる。

なお、電極基板材は透明性と絶縁性を必要とし例えばガラスなどが好適であるが、スイッチング素子の形成方法によっては石英や樹脂も使用されるし、スイッチング素子もMISトランシスタに限定されるものではない。

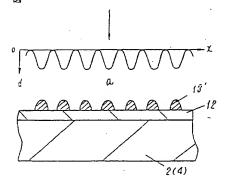
発明の効果

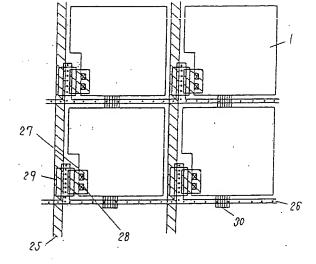
以上述べたどとく本発明によれば、配向処理をフェトフェブリケーション技術で行たりため、従来の機械的を表面のとすりによっていた場合に問題となった表面の各種欠陥や異常スクラッチが生じることもなく、配向の巨視的,微視的むらの少ない均一な配向品質が得られ、表示品質の優れた被晶表示裝置を提供するものである。また素子の静電破壞が生じる恐れは皆無である。





舞 3 图





第 4 图

